

Vol.20 Issue5 2023

解説

高速重イオン衝突による固体中に埋め込まれた金属ナノ粒子の楕円化変形 (後編)

雨倉宏

原子衝突学会 www.atomiccollision.jp

原子衝突学会賛助会員(五十音順)

アイオーピー・パブリッシング・リミテッド (IOP 英国物理学会出版局)

Institute of Physics

https://iopscience.iop.org/

アドキャップバキュームテクノロジー株式会社



http://www.adcap-vacuum.com

有限会社イーオーアール



Electronics Optics Research Ltd.

https://www.eor.jp/

イノベーションサイエンス株式会社



INNOVATION

https://www.innovation-science.co.jp/

株式会社オプティマ

Optima Corp.

https://www.optimacorp.co.jp/

https://www.enago.jp/ https://ulatus.jp/ https://www.yoxtab.jp/

https://www.cosmotec-co.jp/

クリムゾン インタラクティブ・ジャパン ••**P11 9 00**

コスモ・テック株式会社

Author First, Quality First

株式会社サイエンス ラボラトリーズ

cosmotec

🌮 株式会社 サイエンス ラボラトリーズ

https://www.scilab.co.jp/

真空光学株式会社

空光学株式会社-Vacuum & Optical Instruments-

https://www.shinku-kogaku.co.jp/

スペクトラ・フィジックス株式会社



A Newport Company

ソーラボジャパン株式会社



https://www.thorlabs.jp/

https://www.spectra-physics.com/

株式会社東京インスツルメンツ



https://www.tokyoinst.co.jp/

株式会社ナバテック



仁木工芸株式会社



伯東株式会社



フォトテクニカ株式会社

PHOTO TECHNICA フォトテクニカ株式会社 http://www.navatec.co.jp/

http://www.nikiglass.co.jp/

https://www.g5-hakuto.jp/

https://www.phototechnica.co.jp/

^原子 衝 突 学 金 誌 しようとつ 第 20 巻 第 5 号



目 次

説 演電イオン衝空によろ固体中に埋め込まれた金属ナノ粒子の楕円化変形(後編)				
	雨倉宏	104		
第50回定期総会(オンライン)の報告	庶務委員会	122		
第25回原子衝突学会若手奨励賞募集要項	顕彰委員会	122		
原子衝突若手の会第43回秋の学校のお知らせ	中尾友彦	123		
広報渉外委員会からのお知らせ	広報涉外委員会	123		
「しょうとつ」の発行頻度削減について	編集委員会	124		
「しょうとつ」原稿募集	編集委員会事務局	124		
ユーザー名とパスワード		124		

高速重イオン衝突による 固体中に埋め込まれた金属ナノ粒子の楕円化変形(後編)

雨倉宏 物質・材料研究機構 〒 305-0003 茨城県つくば市桜 3-13 amekura.hiroshi@nims.go.jp 令和5年5月30日原稿受付

前編では、固体中に埋め込まれた金属ナノ粒子が高速重イオン照射により、照射前の球形から楕円形さらにナノロッドに変形する現象について紹介した.ナノ粒子の体積が保存されれば、ある方向(長径方向) にナノ粒子が伸びると、その方向と垂直な(短径)方向には縮むこととなる.短径がこれ以下に縮まらず、 楕円化の停止する「最短楕円化短径」の存在が実験から示唆された.そして"変形が起こる/起こらない" の条件が、真空中のナノ粒子モデルや非弾性(電子励起)熱スパイク(i-TS)モデルを用いて、ナノ粒子の 融解・気化との関連で議論された.しかし変形の起こる条件は議論されても、変形を誘起する具体的な駆 動力については未だ触れていなかった.後編では、これまで紹介した楕円化変形を示した金属ナノ粒子 が埋め込まれていた媒質の多くがシリカであったため、まずはナノ粒子を含まないシリカについて高速重 イオン照射した場合に誘起される変形現象について紹介する.具体的には、照射誘起密度増加とイオン ハンマリング(IH)効果である.金属ナノ粒子の理解の前にシリカの照射挙動について説明する.特に IH 効果は一時期、ナノ粒子の楕円化変形の駆動力と考えられたが、我々の分光学的測定から得た楕円化 変形のフルエンス依存性とは相容れないため候補から除外される.実験結果はむしろi-TS効果と分子動 力学(MD)を組み合わせた二温度 MD によるシミュレーション結果と適合する.残された問題であるナノ 粒子の変形に伴う原子数非保存、産業応用のために本現象をより低エネルギーのイオン照射で引き起こ す取り組みについても言及する.

9. シリカの照射誘起密度化

シリカガラス(非晶質 SiO₂,以下シリカと略記) の密度は,作製方法にも多少依存するが,概ね 2.20 g/cm³程度である.一方 SiO₂の結晶相の一 つである石英の密度は,それより大きく2.65 g/cm³ である.初期の研究では,中性子照射で石英結 晶に損傷を堆積させていくと,非晶質化を引き起 こし,密度は減少し,最終的には非晶質シリカと 同じ密度 2.20 g/cm³まで減少するだろうと予想さ れていた.しかし実際にはそれより少し大きい 2.26 g/cm³という値に収束する[1].反対に,非晶 質シリカに照射すると,密度が増加し,先と同じ値 の 2.26 g/cm³に漸近する.つまり結晶,非晶質の どちらから始めても,充分に損傷を蓄積させていく とある一定の密度に近づくようである.

これは中性子照射に限らず,非晶質シリカにイ オン照射を行っても同様で,密度が上昇して同じ 密度 2.26 g/cm³ に漸近する. つまり非晶質シリカ では照射により密度の上昇が起こり,この現象は compaction, densification,密度増加などと呼ば れている. この現象は高密度電子励起を誘起す る高速重イオン照射でも起こり,また核的衝突が 支配的な数 10~数 100 keV の重イオン照射や, 電子励起が中心でも低密度励起の1 MeV 程度の 陽子線等の低い線エネルギー付与(LET)照射で も起こる現象である. さらに核的衝突のみの中性 子照射[2]や電子励起主体の~10 keV 程度の電 子線[2],さらには γ線や深紫外線照射[3]でも誘 起される極めて一般的な現象である.

著者は 2 MeV 程度の He イオンを用いて, シリ カを基板とする試料のラザフォード後方散乱 (RBS)を測定したことがある. その時に知ったの であるが, シリカ試料を斜めにして眺めると, Heビ ームが当たったと思われる径 1 mm 程度の領域が 微小に凹んだように見える. これは He イオン照射 によるシリカ基板の体積減少(~3% 程度)が起こっ て、イオン照射領域だけ僅かに凹んでいるようで ある. シリカの RBS を測定する機会があれば確認 していただきたい. 変形は小さいので光の斜め反 射で見るのがコツである.

高速重イオンを除いた,数 keV~数 MeV 域の 軽・重イオンによるシリカの密度増加については 1980 年代~1990 年代半ばに Devine らによって 集中的な研究が行われた.詳細については Review 論文[2,4]等を参考いただきたい.

ガラスは高温状態から急冷することにより形成されるため、室温の試料でも高温の原子配置が凍結されて残っている.反対に凍結された原子配置から求めた温度はガラスの仮想温度(fictive temperature)と呼ばれ、室温よりだいぶ高い仮想 温度で原子配置は凍結されている.イオン照射され密度増加を起こしたシリカの仮想温度を分光学的手法などで評価すると、場合によっては数千度 に相当することがある. 例えば数 10 keV の重イオ ン照射でも局所的には数千度の高い温度が一瞬 実現され,それが急冷されて高い仮想温度の原 子配列が凍結される.このような高い仮想温度が 実現できる理由として、イオン照射法は他の手法 では達成できないような超高速の急冷が伴う点を 強調したい:Toulemonde は国際会議でのチュート リアル講演において、0.1 keV/u 程度の低速イオン に対して冷却速度~10¹⁶ K/s, 1 MeV/u 程度の高 速イオンに対して冷却速度~1015 K/sという目安を 示している. 一方 Nastasi らは~10¹² K/s という目安 を示している[5]. 冷却速度は材料種や条件に依 存すると思われる. Benyagoub らは図 9 に示す計 算でシリカに対して冷却速度 3 × 10¹⁴ K/s かそれ 以下という値を用いている[6]. これは Toulemonde の値より低めだが、シリカは熱伝導が低いという事 実に符合する. 著者も 200 MeV Xe を SiO₂ に照 射した場合の i-TS 計算を行い, Benyagoub と同じ 3×10¹⁴ K/sかそれ以下という値を得ている.



図 9: 分子動力学シミュレーションから得られた非晶質シリカをいくつかの冷却速度で急冷した場合の密度 ー温度経路. 照射前の密度は $\rho_0 \sim 2.20$ g/cm³で,最初の高速重イオン衝突で 5000 K 以上まで加熱され, 図中の曲線に沿って冷却される.本文中に記述したように冷却は速いことが予想され,密度 ρ_1 は2.26 g/cm³ に近い値に達する.二回目以降のイオン衝突は ρ_1 から加熱され,同様に曲線に沿って冷却され ρ_1 に戻る. そのため,初回のイオン衝突のみ高密度化が起こり,それ以降のイオン衝突では密度は変化しないように 見える. (Reproduced with permission from [6]. ©(1998) Elsevier)

シリカは照射以外にも、高圧と温度を操作する ことにより密度増加が実現され、例えば文献[7]に よればシリカは 25% もの密度増加が可能らしい. 一方、照射誘起密度増加は 3% 程度が最大で、 フルエンスをさらに増やしてもそれ以上の密度増 加は起こらない.これは最初に中性子照射で密 度が 2.26 g/cm³に到達すると飽和すると述べたこ とと同じである.つまり、圧力・温度で実現される密 度化と照射による密度化は必ずしも同じ現象では ないようである.

Devine はいろいろなイオン照射条件での結果 を検討し,密度増加が核的衝突過程で誘起され ている場合は、核的阻止能にフルエンスを乗じた 量である付与エネルギー密度が 3 × 10²³ eV/cm³ 程度に達した時に標的の密度増加が飽和するこ とを指摘している[2,4]. 1 MeV 程度の軽イオン照 射における標的の密度増加は核的過程ではなく 電子的過程で起こり,付与エネルギー密度が2× 10²⁶ eV/cm³程度に達した場合に標的密度が飽和 に至る. つまり電子的過程による標的の密度増加 は核的過程に比べ、付与エネルギー密度で 660 倍効率が悪くなる.しかしこれは軽イオン照射のよ うな低線エネルギー付与(LET)の場合で,高速 重イオン照射のような高 LET の場合は標的の密 度増加のプロセスが異なるようである[8]. 高速重 イオンの場合はイオントラック形成を介して密度増 加が起こるようで、トラック内のシリカは1個の重イ オンの衝突で飽和密度まで達する.

なお,核的過程で密度の飽和が起こるエネル ギー密度の値は 3×10^{23} eV/cm³であるが,これを 1 cm³ に含まれる Si-O 結合の数で割ると, 3.4 eV/Si-O という値が得られる.この値は大よそ Si-O 間の結合エネルギーに近いため,密度の飽 和が起こるまでに SiO₂内の結合は一度全て切断 され,結合の組み換えが完了し,新しい"相"に変 化したと考えることができる.

図 9 は高速重イオン照射を念頭に, Benyagoub らが Vollmayr らの分子動力学の計算結果を基に 決定した非晶質シリカを急冷した場合の密度の温 度依存性である[6].通常の方法で作製した非晶 質シリカの密度は 2.20 g/cm³ 程度であり, 図中で は ρ_0 と表記している. イオン衝突により, 格子温度 が 5000 K を越えるまで一時的に加熱され, 極め て大きな冷却速度 3×10^{14} K/s で急冷されると, 図 中の曲線に従い, 密度 2.26 g/cm³ 以上(ρ_1)まで 密度増加が起こることが分かる. (同じ文献[6]の 中では 360 MeV Xe イオン照射によりイオン飛程 中心から半径 2 nm の範囲が格子温度 5000 K 以 上になることが示されており矛盾しない.)

一度 ρ_1 に密度増加した領域がイオン衝突で 5000 K以上まで加熱されても、同じ冷却速度で急 冷され曲線に従って同じ密度 ρ_1 に戻る. つまり一 度密度増加した部分に対して、さらにもう一度イオ ンが衝突しても、急激な加熱は起こるが、冷却条 件が同じため、同じ密度 ρ_1 に戻り、あたかも密度 がそれ以上変化しないように観測される.

10. イオンハンマリング効果

イオンハンマリング(IH)効果は高速重イオン照 射によりシリカに誘起されるもう一つの変形現象で ある.前節で取り上げた照射誘起密度化は,高速 重イオン(電子的過程が主体)に限らず,核的過 程が主体な低エネルギーイオン照射,イオン以外 の中性子線,電子線,γ線照射でも観測される一 般性のある現象であり,照射による瞬間的な数千 度の高温状態の発生と急冷による高温での原子 配置の凍結に起因する.

IH 効果は非晶質材で観測され,高速重イオン 照射でのみ誘起される現象である.材料に固有 の電子的阻止能の値の閾値が存在し,その閾値 以下ではほぼ起こらないと考えられている.シリカ の場合は,閾値 $S_e = 2 \pm 0.5$ keV/nm という値(試 料温度 100 K)が報告されている[9]. 例外ではあ るが,その閾値以下でも IH 効果による変形が起こ るという報告もある[10].

IH効果の観測例を図10に示す[11]. 図は金属 ガラス Co₇₅Si₁₅B₁₀の板状試料への高速重イオン 照射前後の光学顕微鏡像である. 図 10(上)は未 照射試料,(下)は試料の下側半分のみを試料面 に垂直に照射したものである. 照射部分があたか もハンマーで叩かれたかのようにビームと垂直方 向に伸びて広がっている.

簡単のためにビームが試料を突き抜ける条件 で説明すると、IH 効果はビームと平行方向(z 方 向)の試料の厚さは薄くなり、その分ビームと垂直 方向(x, y方向)に伸びる. そのため、図 10 で *Δ* l と △bが生じている. 厚さ方向の変化は図からはわからないが, 厚さ方向には薄くなっており, 体積保存を満たす.

大雑把に言えば,この現象は非晶質材でのみ





図 10: イオンハンマリング効果の例 1:金属ガラス Co₇₅Si₁₅B₁₀の板状試料の照射前後の光学顕微鏡 像.(上)照射前,(下)試料の上半分を挟んで保 持し全体をイオン照射した.上半分は挟む機構の ためにイオンは当たらず,下半分のみが照射され た.照射は試料温度 50 K以下で 360 MeV Xe イ オンを 1.7 × 10¹³ ions/cm² まで試料面に垂直(紙 面に垂直)に照射したもの.照射部分があたかも ハンマーで叩かれたかのように厚さ方向に薄くな り,面内方向に広がっている.(Reproduced with permission from [11]. ©(1990) American Physical Society) 起こるとされている. なお, 試料温度が低温で行われている理由は, IH 効果による変形は照射時の温度が上がると小さくなることが知られており, 金属ガラスではこの影響が顕著になるためである. シリカでは試料温度が 300 K でも IH 効果による明確な変形を示すが, 低温の方が変形は大きい.

図 11 に IH 効果の例をもう一つ示す[12]. 図中 の試料は湿式化学法で作製されたシリカのマイク ロ球である. 図のスケールバーからシリカ球のサイ ズは 1 µm 程度である. 図 11 の左側は未照射の シリカ球であり, 整った球形を示す. このシリカ球 に 45° 方向からイオン照射を行うと IH 効果が起こ り, ビームと平行方向が縮み, 垂直方向に伸びる. つまり, 図 11 右に示すように, パンケーキ型回転 楕円体(主軸 a, b, c が a < b = c の関係を満たす) に変形する.

なお、ビームが 45°入射に対して、楕円体と基 板面のなす角が 31° とずれている. 実は IH 効果 ではビームを垂直方向以外で照射すると、ハンマ 一変形以外に回転変形も誘起する. この詳細は 数式を用いて説明されているので文献[13]などを 参照いただきたい.

読者の中には、図 11 のシリカ球の変形が前編 図 2 や図 7 に示した金属ナノ粒子の変形に似て おり、混乱されているかもしれないので、違いを列 記しておく:第一に、IH効果を起こすシリカ球は基 板の上に置かれているが、基板を除けば周りは真 空である.一方、本主題の金属ナノ粒子はシリカ などの媒質中に埋め込まれている.第二に、IH 効 果でシリカ球はビームと平行方向に縮み、垂直方



図 11: イオンハンマリング効果の例 2: 湿式法で作 製したシリカのマイクロ球の走査型電子顕微鏡 (SEM)像. 左は照射前の球状のマイクロ球. 右は 試料温度 77 K において矢印の方向から 16 MeV Au イオンをフルエンス 1.1 × 10¹⁵ ions/cm²まで照 射した場合. (Reproduced with permission from [12]. @(2001) Elsevier)



図 12: 円筒状の熱スパイク効果で誘起されるイオンハンマリング効果の変形を模式的に示した図.(1)イオンの通過により円筒状の領域が加熱される.(2)加熱領域が熱膨張し熱応力を蓄える.最大温度が flow 温度 *T**以下の場合は、このまま冷却して、熱応力を緩和しで熱膨張領域が元に戻る.(3) flow 温度を越えた場合、せん断粘度 η が急激に減少し、応力緩和が誘起される.(4) 熱膨張領域を緩和させるためにビームと 垂直方向に広がる.(5) 熱膨張が緩和した状態 4 からさらに温度が下がり熱収縮し、中央付近の厚さが照 射前より薄くなる.(Reproduced with permission from [14]. ©(1995) American Physical Society)

向に伸びて、パンケーキ型(a < b = c)の回転楕円 体に近い形に変形する.一方、金属ナノ粒子はビ ームと平行方向に伸び、葉巻型(a > b = c)の回転 楕円体に近い形に変形する.なお、どちらの場合 も a がビームと平行方向である.第三に、シリカ球 の置かれている基板に対して垂直入射以外では、 入射ビームと回転楕円体の主軸方向は少しずれ る(roll-off 効果).一方、金属ナノ粒子は前編図 2 の 45° 照射に示されるように、ビームと同じ角度 (45° 方向)へ伸びる.第四に、前編図 7と8で示 したように金属ナノ粒子の変形は照射前のナノ粒 子の直径が 70 nm 以上では起こらない.一方、図 11に示すシリカ球のIH 効果では照射前の粒子の 直径が 1 μ m の場合でも変形が起こり、両者の違 いは大きい.

金属ナノ粒子の楕円化変形に比べて, IH 効果 は長い研究の歴史があり、メカニズムもある程度 解明されている[14]. シリカ球の変形に関する数 式を用いた詳しい議論は[15]を参照いただきたい. IH 効果の変形の基本となるのは、せん断粘度 ηと いう量の温度依存性である.これはガラスに特徴 的な挙動ではあるが、flow 温度 T* と呼ばれる特 徴的な温度を越えるとせん断粘度が急激に減少 するため、応力緩和が迅速になる. つまり誤解を 恐れず平たく言うと、温度 T*を越えるとガラスは液 体のようになる. 真の液体では応力テンソル σ_{ii}の 対角成分 $\sigma_{ii}(i = x, y, z)$, つまり圧力のみ存在し, 非対角成分 σ_{ii} ($i \neq j$)のせん断応力は存在しなく なる. 図 12を用いて、円筒状の熱スパイク効果で 誘起される IH 効果を説明する. イオンの通過によ る熱スパイク効果により円筒状の領域が加熱され

る.加熱されれば、熱膨張が起ころうとするが、周 りの未照射部分の材料に変形が制限され、熱応 力が蓄積される.この場合の最大温度が T*に達 しなければ、温度は冷却に転じた後、熱膨張で膨 らんだ領域は元に戻り、熱応力は緩和される.

しかし T*を越えると、(平たく言えばガラスは液体のようになり、)せん断粘度 η が急減少し、高温のままで急速な応力緩和が起こる.熱膨張部分が高温のまません断歪が緩和する.つまり図 12 の 3 は n による応力緩和が起こる前を示し、照射部分は膨れている. η による応力緩和が起こると図 12 の 4 のように変形が緩和され、表面は"平たい"形状になる.その後、高温なのに"平たい"形状(図 12 の 4 の状態)から冷却が始まり、熱収縮を起こすため、中央部は照射前より厚さが薄くなる.つまりビーム方向に試料の厚さが薄くなり、これはまさに IH 効果に特徴的な変形である、その分、体積保存からビームと垂直方向に試料が伸びる.

11. イオンハンマリング効果がナノ粒子 楕円化変形の起源と考えられた理由

図 13(左)の TEM 像に示すように, Roorda ら [16]は湿式化学的手法で厚さ72 nm のシリカの殻 に包まれた直径 14 nm の Au の核を持つコア・シ ェルナノ粒子を形成した. 30 MeV の Se イオンで 照射した結果を図 13(右)に示す[16]. 照射前の コア及びシェルの形状が白および黒の点線で示 されている. シリカのシェルはビームと平行方向に 縮み, 垂直方向に伸びており, 図 11 のシリカのマ イクロ球と似た変形, つまり IH 効果によると思われ る変形を示した. 一方, Au のコアについては, ビ



図 13: 直径 14 nm の Au の核と厚さ 72 nm のシリ カの殻からなるコア・シェルナノ粒子の透過電子 顕微鏡 (TEM)像.(左)は照射前,(右)は 30 MeV Se イオンを垂直から 45°の角度でフルエ ンス 2 × 10¹⁴ ions/cm² まで照射した.矢印はイオ ンビームの方向を表面に投影したもの.右図の白 および黒の点線は照射前のコア及びシェルの形 状をそれぞれ示す.(Reproduced with permission from [16]. ©(2004) Wiley-VCH Verlag)

ームと平行方向に伸びてナノロッド化しており、本 解説の主題である金属ナノ粒子の楕円化変形と よく似ている.

さらに Roorda らは Au コアの直径を 14 nm に固 定して、シリカシェルの厚さを 15~72 nm の範囲 で変えたコア・シェルナノ粒子を合成し、同様の照 射実験を行った[16]. その結果、シリカの厚さが 26 nm 未満の場合 Au コアはほぼ変形しないこと が判明し、金属ナノ粒子の変形にシリカシェルが 重要な役目を担っていることを示した.

そして重要な役目を果たすと考えられるシリカ シェルでは IH 効果が起こっており、ビームと垂直 方向にシリカシェルが伸びている.この変形は Au コアに面内圧縮応力を印加し、ビームと平行方向 に Au コアを伸ばすと考えた.つまり Au コアの周り のシリカシェルの IH 効果による変形で、Au コアが 押されて変形する"間接的"なメカニズムを提案し た.このメカニズムはシリカシェルをシリカ薄膜また はバルクシリカと読み換えるだけで、本主題である 固体中に埋め込まれた金属ナノ粒子の変形にも 適用できてしまう.(以下でこのモデルは否定され る.)

Roordaらはこの IH 駆動の変形機構の問題点も 把握していた. IH 効果ではせいぜい数 100 MPa 程度の応力しか発生できず,この程度の応力で は固体の Au コア(ナノ粒子)に観測されたような 明瞭な変形を引き起こすことはできない. そこで 彼らは高速重イオン照射によって Au コアが変形 しやすくなる効果,すなわち,ソフト化が起こって いる可能性も併せて提案した[16].

Klaumuenzer [17]は固体中の金属ナノ粒子に 対して既知の変形メカニズムのどれをもってしても ナノ粒子楕円化変形の実験結果は説明できない ことを示した. つまり Au コアのソフト化は既知のメ カニズムでは説明できないという結論である. そし て彼は代わりの可能性として「イオン衝突による金 属ナノ粒子の融解とシリカ中に形成されるイオント ラック中への Au 原子の移動」という記述を残して いた. 実はこれが現在一番支持されているモデル だが, 著者はこの論文を読んだ際, この重要な記 述を理解できずに読み飛ばしていた.

当時は IH 効果を金属ナノ粒子の楕円化変形 の起源と考える人が多かった.そのため,固体 Au コアのソフト化が起こらないのであれば,Auコアが 融解すれば IH 効果が作る小さな応力でも変形が 起こるという説を複数の研究者が提案していた. つまり、「高速重イオン照射によりシリカに IH 効果 が誘起され、金属ナノ粒子に面内応力が生じる. この状態でイオンがナノ粒子に衝突し、電子励起 熱スパイク効果で金属ナノ粒子を融解させる.融 解すれば IH 効果が作る小さな応力でも変形が誘 起される」というメカニズムである.(結局,このモ デルは以下で否定される.)

このモデルは誰が最初に提案したか不明であ るが一時期は多数に支持された. Klaumuenzer の 論文[17]でナノ粒子の融解の重要性が指摘され ていたので,てっきり彼が最初に提案したのだと 思い込み,ある論文でそう書いたところ,国際会 議で会った際に私の誤解をご指摘いただいた.

12. イオンハンマリング駆動説の否定

仮に金属ナノ粒子の楕円変形のメカニズムが IH 効果による面内応力と電子励起熱スパイク効 果によるナノ粒子融解の相乗効果であれば,楕 円変形のフルエンス依存性は少なくとも低いフル エンス領域において非線形なものになることが予 想される.まずある程度の量のイオンがシリカに照 射され, IH 効果により面内応力が蓄積される必要 がある.充分な応力蓄積以前に,たまたまイオン がナノ粒子と衝突してしまうと,ナノ粒子の融解は 起こるかもしれないが楕円化変形には至らない. つまり,ゼロからフルエンスを増やしても暫くは楕 円変形は起こらない. そしてある程度面内応力が 蓄積された領域が形成されると, 楕円変形が起こ り始める. フルエンスが増え, 全ての領域で面内 応力が蓄積されれば, イオンがナノ粒子に衝突し て融解を起こす毎に楕円変形が誘起されることが 予想される.

このモデルが正しいかどうかの検証は, 楕円変 形の発生数のフルエンス依存性を低フルエンス 域で詳しく測定することである. もちろん通常測定 しているよりも極めて低いフルエンスで楕円化変 形を評価しなければならず, 楕円化変形に敏感 な測定法が求められる. 我々は直線偏光の光吸 収スペクトルの偏光角度依存性(直線二色性分 光と呼ばれる)を用いて低フルエンス域の微小な 楕円化変形を測定した.

我々以外にも楕円化変形のフルエンス依存性 を計測しようという試みはあった.一つはRBSを用 いたもので,一層だけのナノ粒子を準備し,照射 によるナノ粒子の楕円化変形による伸びをナノ粒 子層の厚さ変化として測定した[18].彼らはあるフ ルエンス以下では楕円化変形が生じなくなるフル エンスの閾値が存在すると報告し,我々の結果と 矛盾するものであった.しかし通常の配置の RBS 法の深さ分解能はせいぜい 10 nm 程度であり,そ れ以下の楕円変形が起こっていても測定できな いと思われる. TEM でも上手くいかなかったようで あるが, TEM は局所構造の観察は得意であるが, 大多数の微小な変化を積算することは難しいのか もしれない.

我々が用いた直線二色性分光法について図 14を用いて説明する.図14(上)は直線偏光を用 いて測定したシリカ中に埋め込んだZnナノ粒子 の光吸収スペクトルである[19].この試料を 200 MeV Xe イオンで照射した.楕円化変形した ナノ粒子の長軸が偏光面を含む場合を偏光角度 0°とした.測定は試料の数mm角の領域に対して 行った.この数mm角の領域には非常に多数の ナノ粒子が含まれており,それら全てのナノ粒子 からの信号を積算(平均化)しているため,得られ た積算信号は楕円化変形に対して感度が非常に 良い.

照射前はどの偏光角度で測っても同じスペクト ルが得られた.ナノ粒子が真に球形であれば特



図 14: (上)Zn ナノ粒子を埋め込んだシリカの直線偏光吸収スペクトルのフルエンス依存性. 200 MeV Xe イオンを照射. 偏光面がナノ粒子の 長軸方向を含む角度を 0°とし,三つの偏光角度 で測定した.未照射ではナノ粒子が球形でランダ ムなため,スペクトルは偏光角度に依存しない が,照射量が増加して楕円化変形が進行すると 偏光角に大きく依存する.反対に光吸収量の角 度依存性から楕円化の程度を決定できる.(b)(c) それぞれ未照射とフルエンス 5.0 × 10¹³ ions/cm² でのZnナノ粒子の透過電子顕微鏡像.(c)では楕 円変形は観測されるものの明瞭ではないが,対応 する(a)の光吸収では感度よく検出できる. (Reproduced with permission from [19]. ©(2011) American Physical Society)

0 Xe/cm²

5.0x10¹³

Xe/cm²

L

100

別な方向はなく、スペクトルは偏光角度に依存しない.フルエンスを増やしていくと光吸収は偏光角度に依存してくる.これは一部のナノ粒子が同一方向(イオンビーム方向)に楕円変形したためであり、長軸に平行な偏光と垂直な偏光のスペクトルが異なってくるためである.図ではフルエンス1.0×10¹² ions/cm² 以上で角度依存性が観測されたが、拡大すると、1.0×10¹¹ ions/cm² でも違いが観測された.

図 14(b), (c)は未照射及びフルエンス 5.0×10¹³ ions/cm² でのナノ粒子の TEM 像を示す. 特に(c) では矢印方向からの照射でナノ粒子が楕円化しているようにも見えるが、それほど明瞭ではない. 一方、図 14(上)の同じフルエンス 5.0 × 10¹³ ions/cm²(図 14(上)の一番下のスペクトル)では楕円化変形により明瞭な偏光角に依存する信号が得られている.つまり本手法は TEM より楕円化変形を感度良く検出できることを示している.

楕円化による変化は光子エネルギー4 eV 付近 で一番大きいため,以下では4 eV における偏光 角度 0° と90° の光吸収量の差をナノ粒子の楕円 化変形の程度を表す量とする.なお,適用できる 粒子のアスペクト比(長径/短径比)の範囲等の議 論は文献[20]を参照いただきたい.このようにして 直線二色性で評価したナノ粒子の楕円化変形の 度合い,つまり OLD (直線二色性: optical linear dichroism)のフルエンス依存性を図 15(上)に,そ の低フルエンス域の拡大図を同図(下)に示す. 楕円化変形の度合いは図に示した全ての領域で フルエンスに概ね比例して増加した.

図 15(上)では楕円化変形のフルエンス依存性 をシリカが起こす他の変形現象である密度増加(9 節)や IH 効果(10 節)と比較している[21]. 図 15 (上)の下段の Δ vはシリカの赤外域の 1100 cm⁻¹ 振動ピークのシフト量を FTIR(Fourier-transform infrared spectroscopy)装置により測定したもので ある. このピークのシフト量は密度増加の程度に 対応することが知られている[7]. フルエンス 0.5 × 10¹³ cm⁻²付近でピークシフトは飽和し, シリカの飽 和密度に達したと思われる.

図 15(上)中段の ΔL/L は密度化と IH 効果の 両方を考慮して計算[22]で求めた試料幅の相対 的な変位量である.照射直後, ΔL/L は減少し, 密度増加が支配的に誘起されることが分かる.し かし, 0.5 × 10¹³ cm⁻²付近で密度増加が飽和する と,試料幅の相対変位 ΔL/L は増加(ビームと垂 直方向に伸長)に転じる.まさに IH 効果に特徴的 な変形モードであり, IH 効果が支配的になったた めである.一方,図 15(上)上段の楕円化変形(図 の赤丸と緑色丸)はフルエンスに対して単純に比 例して増加した.シリカの主要な変形機構が 0.5 × 10¹³ cm⁻²付近で密度増加から IH 効果に切り替わ っても,楕円化変形のフルエンス依存性は依然と して線形増加で,特にそれ以外の変化は観測さ



図 15: シリカ中に埋め込まれた Zn ナノ粒子へ 200 MeV Xe イオンを照射した場合のフルエンス 依存性: (上) OLD: 直線二色性により検出した楕 円変形の程度(赤丸:熱処理無し,緑丸:600 ℃で 熱処理後). $\Delta L/L$: 密度増加と IH 効果を考慮し て計算したビームに垂直方向の試料幅の相対変 化. Δv : FTIR 法で測定した赤外 1100 cm⁻¹振動ピ ークのシフト量で,密度増加量に対応. 0.5 × 10¹³ cm²より下は密度増加が,上は IH が支配的 だが, OLD はどちらの領域でも同一の傾きでフル エンスに比例. (下) 低フルエンス域の拡大図.ト ラック被覆率が 5%, つまり 1 個のイオン衝突でも 楕円変形は起こる. (Reproduced with permission from [21]. ©(2017) The authors, and from [19]. ©(2011) American Physical Society)

れなかった. つまりナノ粒子の楕円化変形はシリカの密度増加や IH 効果の影響をあまり受けてい

ないようであり、変形の起源ではないと考えられる.

図 15(下)は極低フルエンス域の拡大図で、縦 軸は図 15(上)でOLDと書いたナノ粒子の楕円化 変形の度合いを表す量と同じものである. 図の下 の横軸はフルエンスで,上の横軸はフルエンスを イオントラックの表面被覆率に換算したものである. 高速重イオンが固体に照射されると,その飛程を 中心に円筒形の損傷領域(イオントラック)が形成 されることは既に述べた. 試料表面を眺めている と、1 個イオンが照射されると、円形のトラックの断 面領域が損傷される.トラック1個の断面積にフル エンスを乗じたものが表面被覆率である.この値 が1に比べて小さい場合はトラック同士の重なりが 無視できる. フルエンス 1.0 × 10¹¹ ions/cm²(トラッ ク被覆率 5%)という低フルエンスまで, 楕円化変 形の度合いとフルエンスに比例関係が確認され た. トラック被覆率 5% ということは、トラックはほぼ 重なってはおらず,1個のイオン衝突でナノ粒子 の楕円変形が起こっていることを示している.この 実験結果は、ナノ粒子楕円変形のメカニズムをIH 効果とナノ粒子融解の複合効果を考えた場合に 予想される非線形なフルエンス依存性とは相容れ ず,モデルの再考を示唆するものである.

以上, IH効果をナノ粒子楕円化の起源と考え 場合に矛盾する実験結果である(1)ナノ粒子楕 円変形のフルエンス依存性について紹介した.他 にも矛盾する二つの実験結果を以下に紹介する. (2)イオンの入射角度依存性:IH 効果の場合,図 11 に示すようにイオンビームの入射角と変形した 試料の方向がずれること(roll-off 効果)が起こる. これは垂直入射以外では IH 効果は回転を伴う変 形を誘起するためである[13]. 一方, 前編図 2 に 示すように、45°入射した場合(図には示されてい ないが 30° や 60° でも), ナノ粒子の楕円化変形 方向は入射角度と同じになる[23,24] (3) IH 効果 は照射時の温度が上がると変形の度合いが小さく なる[9]. 最近我々はナノ粒子の楕円化変形効率 の照射温度依存性を 300~600 K の範囲で測定 したが、変形はあまり温度に依存しなかった[25]. シリカの IH 効果では, 650 K での変形効率は 300 Kでの値の20%以下まで減少することが報告され ている[9]. ナノ粒子の楕円化変形の照射温度依 存性は、IH 効果のそれとはだいぶ異なる.

13. 楕円変形量のフルエンス依存性

直線偏光二色性分光法を用いることにより、ナ ノ粒子の楕円化変形の度合いを広いフルエンス 域において異なるイオン種・エネルギーで照射し た場合でも比較することができる.同じように用意 したシリカ中に埋め込んだ Zn ナノ粒子を 7 種類 の異なるイオン種・エネルギーで照射した場合の 楕円化の度合いのフルエンスΦ依存性を図 16 (上)に示す[20]. 楕円化の度合いはそれぞれの ビームで異なるが、低フルエンス域ではフルエン スΦに比例し、高フルエンス域ではフルエンスの 1/2 乗に比例する挙動が観測された.なお 140 MeV Si イオンの結果も含まれるが、このイオ ンは図 16 のデータのうち唯一 Seのピーク値の高 エネルギー側に相当する. そのため, エネルギー は高いが Se は 2.2 keV/nm(シリカ中での値)と低 い.

図 16(上)のデータに対して,横軸をフル エンスΦと各イオンでの電子的阻止能 S_e(ただ しシリカ中での値)の積に変えてプロットし 直したのが図 16(下)である.横軸は電子的 付与エネルギー密度 S_e·Φとでも呼ぶべき量で, イオンによる電子的過程で単位体積当たりの シリカに付与されるエネルギー量を表す.

この図は7種類のイオン種のうち, S_e > 3 keV/nm を満たす5種類だけをプロットしている.全てのデータがほぼ同じ依存性にあり,リニアの依存性から1/2乗の依存性に変わるときの S_e · Φ の値が同じである.つまりイオンより付与されたエネルギー密度で楕円化の度合いはほぼ決定され,イオンの種類等には,ほぼ依存しないようである.

実は $S_e < 3 \text{ keV/nm} のイオン種(140 \text{ MeV Si} と 1.7 \text{ MeV Si})は同じ依存性にならず、大きく逸脱す$ るが図 16(下)ではプロットしていない. プロットしたものに興味があれば、文献 [20] をご覧いただきたい. また詳細は同文献 [20]をご参照いただきた $いが、<math>S_e \sim 3 \text{ keV/nm}$ 付近に楕円化変形の閾値の ようなものが存在し、それ以下では急激に楕円化 効率が減少していく. 楕円化変形はその閾値らし き $S_e(\sim 3 \text{ keV/nm})$ で厳密にはゼロにならないが、 ~3 keV/nm 以下では概ね S_e の 5 乗に比例して急 激に減少するため[20]、リニアスケールでプロット するとゼロになるように(つまり閾値に)見える.



図 16: 直線二色性分光法により評価したシリカ中 に埋め込まれた Znナノ粒子の楕円化変形のフル エンス依存性.7 種類の異なるイオン種とエネル ギーの組み合わせで照射した. なお 140 MeV Si はSeの入射エネルギー依存性のピーク値(Bragg ピーク)を越えているため、エネルギーは高いが Seはシリカ中で2.2 keV/nmと二番目に低い.(上) 横軸をフルエンスでプロットしたもの. 低フルエン ス域で楕円化の度合いはフルエンスに比例し、高 フルエンスでは 1/2 乗に比例するが,この変化の 起こるフルエンスは各ビームに依存する.(下)横 軸をフルエンスにシリカ中の Se を乗じた場合. 図 には $S_e > 3$ keV/nm の 5 種類ビームをプロットした が,ほぼ同一の依存性にのる.ただし Se < 3 keV/nm のビーム(1.7 MeV Si と 140 MeV Si)は 明らかに逸脱する. (Reproduced with permission from [20]. ©(2014) IOP)

我々は、楕円化変形の閾値は~3 keV/nm にある と考える.しかしそれ以下の Seでも同じ変形を起 こすためにはたくさんのフルエンスが必要で あるが、楕円化変形は起こる.同様の Se 閾値 以下での低効率な変形はシリカの IH 効果で報告 されている. 10 節で述べた通り, シリカの IH 効果 の S_e 閾値として 2 ± 0.5 keV/nm という値が報告さ れている[9]が, S_e = 0.4 keV/nm でも IH 効果とされ る変形が報告されている[10].

14. 二温度分子動力学法

固体への高速重イオン照射効果を記述する簡 便かつ広く受け入れられたモデルとして,非弾性 (電子励起)熱スパイクモデル(電子温度および格 子温度の二温度熱拡散モデル)は既に前編の5 節で紹介した.その際の熱拡散に対する連立方 程式を以下に再掲する:

$$C_{\rm e}(T_{\rm e})\frac{\partial T_{\rm e}}{\partial t} = \nabla \cdot (K_{\rm e}(T_{\rm e})\nabla T_{\rm e}) - g(T_{\rm e} - T_{\rm L}) + A \quad (6)$$
$$C_{\rm L}(T_{\rm L})\frac{\partial T_{\rm L}}{\partial t} = \nabla \cdot (K_{\rm L}(T_{\rm L})\nabla T_{\rm L}) + g(T_{\rm e} - T_{\rm L}) \quad (7)$$

繰り返すが、下付き文字 eとL は電子系,格子系 を意味し、C,K,T はそれぞれの系の比熱,熱伝 導度,温度を意味する.両式の左辺と右辺第1項 はそれぞれの系での熱拡散を記述する.式(6)の 右辺第3項A は高速重イオンから電子系へのエ ネルギー付与を示す項である.式(6)、(7)の右辺 第2項のg は電子格子結合係数と呼ばれる.電 子温度と格子温度の差に比例したエネルギーが 電子系から格子系に流れ、両者を等しくして熱平 衡に近づける効果をもつ.

しかしこれらの式から得られるのは各場所での 温度変化であり、本解説の対象であるナノ粒子の 楕円化変形、つまり原子の移動は少なくとも直接 的には算出できない.そこで Nordlund ら Helsinki 大学グループは連立方程式のうち、電子系の挙 動は電子温度で記述するという方針を継続しつ つ、格子の挙動を記述する式(7)を古典的分子動 力学(MD)の式(11)で置き換えた[26].二温度 MD と呼ばれる手法である.原子の移動が記述で きるため、ナノ粒子の楕円化も記述できる:

$$C_{\rm e}(T_{\rm e})\frac{\partial T_{\rm e}}{\partial t} = \nabla \cdot (K_{\rm e}(T_{\rm e})\nabla T_{\rm e}) - g(T_{\rm e} - T_{\rm L}) + A (10)$$
$$m_i \frac{\partial v_i}{\partial t} = F_i(t) + \xi m_i v_i \qquad (11)$$

式(11)は MD における各原子に対する Newton 方 程式で, miと viは i 番目の原子の質量と速度であ り, F_i(t)は MD の原子間ポテンシャルから計算さ れる i 番目の原子に作用する力である. 式(11)の 右辺第二項が電子系と格子系の結合を記述する. 実際に行っていることは、MD シミュレーションの 最初に,電子温度が高い領域にある原子に対し て、ランダムな方向に加速を行う.これは電子系 の加熱が格子系の加熱より 2,3 桁速いことにより 正当化される(instantaneous heating). イオン照射 の MD というと、イオンと格子原子の衝突(高速重 イオンなので電子との衝突か?)をイメージするか もしれないが,二温度 MD では高速重イオンが登 場しないことに注意が必要である.まず電子温度 熱伝導方程式(10)により電子温度の分布を計算 し、それから初期の格子温度分布を計算する.あ とは初期の格子温度の分布から普通の MD を計 算するだけである.

シリカ中のAuナノ粒子に対して164 MeVのAu イオンを照射した場合の二温度 MD シミュレーシ ョンを行った結果を図 17 に示す[26]. 図 17(上) がシミュレーションセルの断面図である. 黄色い部 分が Au, 茶色の部分がシリカに相当する. 図中 の 0 から 11 の数字はナノ粒子と衝突したイオンの 数である. 照射前(数字 0)では完全に球形であっ たナノ粒子がイオン 1 個(数字 1)との衝突でレモ ン型に変形した. この結果は 1 個のイオン照射で 楕円化変形が起こることを示し, 複数のイオン照 射を必要とする IH 効果を起源するモデルとは相 容れないものである. むしろ図 15(下)に示した孤 立したイオン衝突でも楕円変形が起こるとした著 者らの実験結果と整合する.

しかし、この計算結果にはいくつか問題がある: 1個目のイオン衝突で楕円変形が起こるが、Auナノ粒子が非晶質化してしまい、計算時間内には再結晶化しない.非晶質のまま2個目のイオンを衝突させても更なる変形は起こらない.そこで非晶質化した Au ナノ粒子を強制的に結晶に戻して計算する.すると2個目のイオン衝突で更なる楕円変形が起こるが、楕円化したナノ粒子は再び非晶質化してしまう.イオンと衝突して非晶質化する毎にナノ粒子を結晶に戻してやると楕円化変形が継続される.

しかし高速重イオン照射によりシリカ中の Au ナ ノ粒子が非晶質化するという実験結果は聞いたこ



図 17: 二温度分子動力学法でシミュレーションし たシリカ中に埋め込まれた Au ナノ粒子への 164 MeV Au イオン照射で誘起される楕円化変 形.(上)計算セルの断面図.黄色の領域が Auで 茶色がシリカに対応.図中の数字は照射したイオ ン数.イオンは常に粒子の中心を同じ方向から貫 く.(下)照射前後のナノ粒子の長径と短径のプロ ット.フルエンスは2×10¹⁴ ions/cm².矢印で結ば れた黒塗りのシンボルがシミュレーション結果.白 抜きのシンボルは対応する実験結果. (Reproduced with permission from [26]. ©(2014) Taylor & Francis)

とがない. そもそも貴金属ナノ粒子の非晶質化は 非常に困難である[27]. つまり, 次のイオン衝突が 起こる前に自発的にAuナノ粒子の再結晶化が起 こっていると考えられる. 実際, 非晶質化した Au ナノ粒子の MD を継続したところ, ナノ秒台で結 晶化の兆候が確認された. 本シミュレーションで は強制的なナノ粒子の結晶化を行っているが, 実 際には自発的な結晶化がナノ秒以上かけて起こ っているのであろう. 高速重イオンはイオン流束が 低いので, 一度イオンが衝突して非晶質化したナ ノ粒子に再び次のイオンが衝突するまでマイクロ 秒以上は確実にかかると思われる. 一度非晶質 化したナノ粒子が次に再び衝突する前には結晶 化が完了していると思われる.

図 17(下)の矢印で繋がれた 4 組の黒塗りのシ ンボルは、異なる4つの初期サイズの球形ナノ粒 子への 164 MeV Au イオン照射を二温度 MD で シミュレートした結果である。(重なって表示されて いる多数の中抜きシンボルは実験結果).フルエ ンスは 2 × 10¹⁴ ions/cm² に相当し, 各ナノ粒子は 何度もイオン衝突を受けている. 図の横軸はナノ 粒子の長径,縦軸は短径を示し,前編の図3の実 験結果に対応するものである. 照射前の直径が 5.5 nm という小さなナノ粒子においても, 照射によ る長径の伸び(楕円化変形)が観測されている. 前編図3で紹介した楕円化変形のための最短短 径長が存在するという実験結果と矛盾するもので ある. (図 17(下)には中抜き丸で実験でも最短短 径が明瞭でない場合もあるというデータが示され ていて悩ましい.) ただし、本シミュレーションで は、イオンは常にナノ粒子の中心を長径方向に突 き抜けるという簡略化を行っている.また次節で示 すように、高速重イオン照射でナノ粒子から金属 イオンが一部溶け出す,再凝縮する等の効果が 含まれていない. 最小楕円化短径より小さなナノ 粒子では金属原子の溶出や再凝固などが頻繁に 起こっているはずだが、本シミュレーションにはこう いった効果は一切含まれていない.よって早計に 本シミュレーション結果を否定するべきではないと 思われる.

本シミュレーションによると, 楕円変形の重要な 形状変化はイオン衝突後 5~20 ps 程度の時間で 起こるようである. 本シミュレーション結果を物理 的に解釈すると, ナノ粒子の楕円変形は, 「融解 して圧力が高まった金属ナノ粒子中の金属原子 が, シリカ中に形成される低密度なトラックコアを 通って膨張することにより起きる」と考えられる.

説明しなかったが,高速重イオン照射によりシリ カ中には,中心部(コア)が未照射材より低密度で, その周りが未照射材より高密度なシェルを持った コア・シェル型の円筒形状のイオントラックが形成 される.楕円変形に伴う Au 原子移動はこの低密 度トラックコアを通して起こるようである.コア・シェ ル型トラックの形成機構は,高速重イオンにより, シリカのトラックの中心部分は沸点を超え気化し, 膨張して低密度になり、その周りの融解領域は圧縮されて高密度になり、それが急冷されて形成するというのが通説である[28].しかし我々の結果によると、中心部が気化しないような比較的低 Seのイオン照射によってもコア・シェル型トラックは形成される[29]ので、形成メカニズムの再考が必要である.

図17は164 MeV Au イオン照射の結果であり, 電子励起熱スパイク計算からトラック中央部での シリカの気化が起こる条件であった.図18は 60 MeV Ti イオン照射の結果であり,この場合はト ラック中央部でシリカの融解は起こるが気化は起 こらない[20].図18(上)で赤色線はナノ粒子のア スペクト比(長径/短径比)の変化を示す.緑色線 と青色線はそれぞれ,イオン飛程に沿った中央の 半径1 nmの円筒領域,その外側の厚さ1 nmの 殻の領域でのシリカ密度を平均したものであり, 照射前の値で規格化している.

シリカの密度は中央 1 nm の部分(緑色)もそ の周り1 nmの厚さの部分(青色)も照射直後に急 激な減少を示す.図 18(下)は(上)のグラフの挙 動を模式的に描いている.(a)の行がナノ粒子の 無い部分を, (b)の行はナノ粒子のある部分をイオ ンが通過した場合である.シリカ密度の急激な減 少は、イオンによる電子励起が格子温度に変換さ れ,急激な温度上昇を起こし,熱膨張により密度 が急減少した結果である. (図は横軸数 10 ps の 時間スケールで描かれているので,これらの変化 は0psの非常に近くで起こる.)しかし力学的な制 限もあり、いつまでも単調に膨張を続けられない ので,1 ps 付近で圧力波を動径方向に放出し,ト ラック内の密度は元に戻ろうとする. そして密度は 40 ps 以上でほぼ一定の値に到達する. しかしトラ ックの中心の半径1nmの領域(緑色の線)では規 格化密度が1以下,つまり照射前の値より低い密 度に飽和する.一方,その外側の 1nm 幅の殻の 部分では,規格化密度は1以上になり,照射前よ り高密度化している. つまり低密度のコアと高密度 のシェルから構成されるシリカのコア・シェル型の イオントラックが二温度 MD 法により再現されたの である[29].

二温度 MD 法によるシリカのコア・シェル型トラ ックの再現は既に報告されているが[28], その結 果の解釈に問題があることを本結果は示している. 過去の MD の結果から,イオントラック中心部でシ リカの気化,その周辺でシリカの融解が起こり,そ れぞれがトラックのコア,シェルに対応すると考え られてきた.しかし本結果が明らかにした点は,シ リカの気化が起こらなくてもコア・シェルトラックは 形成されるという事実である.実際,シリカの気化 の起こらないような比較的低い Se 値での照射でも ナノ粒子の楕円化が起こるという実験結果がある [29].その結果は、シリカのトラックのコア部分を介 してナノ粒子の楕円変形が起こるという二温度 MD の結果を否定するものではなく、むしろシリカ の気化がコア・シェルトラックを形成しているという 単純過ぎるモデルの再考を促すものである.

図 18(下)の(b)にナノ粒子を含む場合が模式 的に描かれている.金属ナノ粒子はシリカに比べ て式(10)の電子格子結合gが数桁小さいため,シ リカに比べると温度上昇が非常にゆっくりで,シリ カが示した急速な格子温度の上昇と急激な熱膨 張には追従できない.計算は instantaneous heatingなので,ここからは空想も入るが,1psを過 ぎた辺りから温度上昇と熱融解によって,ナノ粒 子内で圧力上昇が起こる.一方,その頃までには シリカは圧力波を放出して収縮に転じてコア・シェ



図 18: (上) Zn ナノ粒子を埋め込んだシリカに 60 MeV の Tiイオンを照射した場合を二温度分子動力学法 でシミュレートした結果.シリカ中に形成されるトラックの中心部と周辺部の原子密度および Zn ナノ粒子のア スペクト比の時間変化を示す.(下)上の結果を模式的に説明したコア・シェルトラックの形成とナノ粒子の 楕円化変形の時間変化.(a) はイオンがナノ粒子の無い部分を通過した場合,(b) はナノ粒子のある場合を 示す.60 MeV Tiイオン照射ではシリカ中に融解領域はできても気化領域は形成されないが, コア・シェルト ラックは形成される.(Reproduced with permission from [24]. ©(2020) Elsevier)

ルトラックを形成しているが、未だ熱くて柔らかい. 融解し圧力上昇したナノ粒子から金属原子がシリカの低密度トラックコア部分内に放出されて変形が起こるというのがナノ粒子楕円化変形の基礎過程であろう.

15. 楕円化変形でのナノ粒子を構成する 原子数の非保存

この現象を記述する英文を直訳すると「ナノ粒 子の体積の非保存」である.極めて高フルエンス の照射では、ナノ粒子の楕円変形と同時にナノ粒 子の体積も増えるという一見奇妙な現象である. つまり個々のナノ粒子に含まれる金属原子数が 増える.それではどこから金属原子が供給される のであろうか? 国内学会で「体積非保存」と紹介 したところ、分かりにくいと言われた.そこで「原子 数非保存」と呼ぶこととする.

Rizza 等[30]は湿式化学法で作製したサイズの 揃った Au45-Ag55 合金ナノ粒子を用い,液浸時間 を 10 分と 30 分と変えてナノ粒子の面密度が 110 および 280 NPs/µm² の二種類を用意し, Si 上の SiO2 熱酸化膜上に分散させた. その上にシリカを 堆積させナノ粒子を埋め込んだ. それぞれの面 密度でのナノ粒子の直径は, 22.8 ± 3.1, 22.9 ± 3.4 nm であり,同じとみなせる. フルエンスを変え, ナノ粒子の形状を TEM 観察で評価した.

図 19(上)は短径のフルエンス依存性を示す. 2×10¹⁴ cm⁻²程度で一定値に達し、それ以上にフ ルエンスを増やしても短径は一定値を保つ.これ は前編の図 3 で取り上げた「最小楕円化短径」で あり、図 19 の結果とも符合している.そのため短 径が飽和すれば、ナノ粒子の体積は保存される から、長径もそれ以上伸びなくなると信じられた. ところが図 19(下)は TEM でナノ粒子の長径と短 径を計測して求めたナノ粒子の体積変化であり、 照射前の体積で規格化している.

短径が飽和するフルエンス 2 ×10¹⁴ cm⁻² 程度 までは確かにナノ粒子の体積は保存されているよ うであるが,それを超えると驚くべきことに体積が 増加し始める. つまり,短径が飽和しても長径はし ばらく伸び続けるのである. この体積の増加はい つまでも続くのではなく,5×10¹⁴ cm⁻²程度で飽和 するが,増加の度合いはナノ粒子の面密度が高



図 19: 湿式化学法で作製した粒径サイズの揃っ た Au45-Ag55 合金ナノ粒子をシリカ中に埋め込ん だ試料へ 74 MeV Kr イオンを照射した. TEM で 観察したナノ粒子の(上)短径および(下)照射前 の値で規格化した体積のフルエンス依存性. 黒 丸および灰菱形は照射前のナノ粒子濃度がそれ ぞれ 110 および 280 NPs/µm²の場合. (Reproduced with permission from [30]. ©(2011) IOP)

い方が大きい. 高フルエンス照射によるナノ粒子 の"体積非保存"は Dawi 等により AFM, RBS, TEM を用いた測定からも支持されている[31]. 彼 らによると, ナノ粒子の面密度が非常に低い場合 は体積の増加は起こらないようである.

以上のようにナノ粒子の体積増加が粒子の面密度に依存することから、少なくとも高フルエンス域においてはナノ粒子間で原子のやり取りが行われていることを示していると思われる。つまり一部のナノ粒子はイオン照射により分解し、放出された原子が他のナノ粒子に吸収され体積増加が起こるのであろう。結果として体積増加は粒子面密度が低い場合に無視でき、高い場合に顕著になるであろう。つまり「保存されないのはナノ粒子数」である。

高速重イオン照射にはナノ粒子を変形させるだけではなく、ナノ粒子から一部の原子を放出させる効果もある.特に小さなナノ粒子は完全に分解

してしまう可能性もある. Ridgway 等はシリカ中の 平均径 12 nm の Co ナノ粒子に対して 185 MeV Au イオンを照射し、Co 原子の周りの化学状態を XANES(X 線近吸収端構造分光)により評価した [32]. 照射前はほぼ 100% の Co 原子が金属的状 態(周りを Co 原子で囲まれて状態), つまり金属 ナノ粒子を形成していたが,照射量1× 10¹³ ions/cm² 付近で酸化物状態(近接に酸素原 子がある状態, つまり金属ナノ粒子から放出され てシリカ中に分散された状態)のCo原子が観測さ れ始め、2 × 10¹⁴ ions/cm²でほぼ半分の Co 原子 が酸化物状態にあった.ナノ粒子の短軸が飽和 を起こすフルエンスで、全Co原子のうち半分が金 属ナノ粒子に含まれず,分散孤立金属イオン状 態または酸化物状態にあるという驚くべき結果で ある.

我々は 200 MeV Xe イオン照射を行ったシリカ 中の Zn ナノ粒子に対して, X 線小角散乱測定を 行った.その際に平均ナノ粒子間距離を評価した [33].照射前に平均ナノ粒子間距離は 15 nm であ ったが, 2 × 10¹⁴ ions/cm²の照射で平均粒子間距 離が 26 nm にまで増加した.この結果は一つのナ ノ粒子に注目して考えると,近傍にあったナノ粒 子のいくつかが消滅し,結果として平均粒子間距 離が増加したことに対応する.つまり高速重イオン 照射により一部のナノ粒子が分解し,他のナノ粒 子に吸収されるか,孤立原子として溶解したため, 平均粒子間距離が広がったと考えられる.

高速重イオン照射はナノ粒子を楕円化変形さ せるだけではなく、ナノ粒子からの原子の剥離、 場合によっては粒子の分解、原子の移動、再凝 縮などを引き起こしているようであり、統一的な理 解のために更なる研究が必要である.ただし「ナノ 粒子内の原子数非保存」の効果が顕著になるの は高フルエンス域で、中低フルエンス域では「原 子数保存」が大よそ成り立つ.

16. クラスターイオンを用いたナノ粒子 楕円化変形の低エネルギー化

本解説では高速重イオン照射による金属ナノ粒 子の楕円化変形について、その基礎過程・メカニ ズムについて紹介してきた.金属ナノ粒子の光学 的、磁気的、触媒的特性が注目されていることを 鑑みると、本現象は同一方向に伸びた金属ナノ 粒子を同時に多数作製する手法として応用が期 待される.さらにはナノ粒子を固体に埋め込んだ 後に、イオン照射して楕円化変形を誘起・調整で きるという特性を活かした応用もありうるかもしれな い.しかしながら本現象の応用可能性を狭める要 因として、本現象は入射イオンのエネルギー 10数 MeV 以上、より効率的な楕円変形には 100 MeV 以上の重イオンが必要だと考えられてき た.このような高エネルギー重イオンの発生には 大規模な加速器施設が必要であり、その高額な 使用コストが応用を狭めてしまう.

この点を避けるアイデアと試みを紹介する. それは C₆₀ イオンのようなクラスターイオンを用いる 方法である[34]. 例えば C₆₀ のクラスターイオンを 固体に照射すると, C₆₀ 分子のサイズ, 直径約 0.7 nm の領域に 60 個の炭素原子がほぼ同時に 打ち込まれる. その結果, 同じ速度の 1 個の C イ オンの約 60 倍の電子的阻止能 S_e で近似するこ とがよく行われてきた[35,36]. 最近 Kaneko による 計算によると数 MeV の C₆₀の S_e が 1 個の C の約 50 倍になることが報告されている[37]. よって, あ まり加速エネルギーを上げなくても, 高い S_e が得 られる.

実際, ナノ粒子の楕円化変形のためには高い S_eが必要であり, 我々は主に 200 MeV Xe イオン を使ってナノ粒子の楕円化変形の研究を行って きた. 非晶質シリカ中での 200 MeV Xe イオンに対 する非晶質シリカの電子的阻止能 S_e は, 15.0 keV/nm程度である. 6 MeV C₆₀ イオンでは単 原子 C に対する S_e を 60 倍することにより S_e = 15.5 keV/nm [34] とほぼ同じ S_eの値となる(表 1 参照). 200 MeV の Xe イオンを発生できる加速器 施設は, 国内でも非常に限られた数ヶ所のみであ る. 一方, 6 MeV C₆₀ イオンの発生は, 国内に無数 に存在する加速電圧 1 ~ 2 MV 程度のタンデム加

表 1: 高速単原子イオンとC₆₀イオンの非晶質シリカ 中での電子的阻止能の比較[34].

Energy / Ion	Se (keV/nm)
200 MeV Xe ¹⁴⁺	15.0
6 MeV C_{60}^+	15.5
4 MeV C_{60}^+	12.7

速器で可能である. イオン源から価数 -1 の負 C_{60} イオンを入射し, 価数 +2 の C_{60}^{2+} イオンを取り出せ ば, 3~6 MeV 程度の加速は容易であろう. C_{60} 負 イオンの発生が困難であると思われるかもしれな いが, QST 高崎研が大電流 C_{60} 負イオン源の開 発に最近成功している[38].

本現象の応用上のもう一つの問題点は,充分 な変形を起こすためには,10¹⁴ cm⁻²程度の高いフ ルエンスが必要な点であったが,上記の C₆₀ 負イ オン源が大電流を発生できる点が好都合である.

図 20 に 4 MeV C₆₀⁺イオン照射により Au ナノ粒 子の楕円化変形に成功した例を示す[34].図 20(a), (b)に示すように, 斜め 45° 方向からイオン 照射すると, 水平面内に寝ていたナノ粒子が 45° 方向に変形した. わずか 4 MeV の C₆₀イオン照射 の場合でもナノ粒子の楕円化変形現象を引き起 こすことができた. この結果は応用上のインパクト があると思われる. ただし問題も残されている. 楕円化変形を誘起 させるためには, ナノ粒子をシリカ中に埋め込むこ とが必要である. 図 20(c)に示すように本実験でも 厚さ100 nm のシリカを Au ナノ粒子の上に堆積さ せた. しかし図 20(d)に示すように, 照射後にナノ 粒子の変形は確認されたが, 同時にシリカ膜が 30 nm まで削られてしまった. 他の実験からも C₆₀ イオンによるスパッタリングは単原子の高速重イオ ン照射より顕著であることが分かった. 実際, 本実 験を更なる高フルエンスで行うと, Au ナノ粒子自 体がスパッタリングで失われてしまう. Au ナノ粒子 の変形を維持させながら, シリカのスパッタリング を下げるアイデアが望まれている.

17. まとめ

前編では高速重イオン照射による金属ナノ粒 子の楕円変形現象について紹介し、変形メカニズ ムを考える上で重要な性質である最小楕円化短



図 20: シリカ中に埋め込まれた Au ナノ粒子の断面配置の電子顕微鏡像. (a)-(d) 明視野像. (e)(f) 走査型 TEM-電子線励起特性 X線元素マッピング. (a) 照射前の Au ナノ粒子の断面像, (b) 4 MeV C₆₀イオンを基 板法線方向から 45° でフルエンス5×10¹³ cm⁻² で照射後. ビーム方向に楕円化が観測される. (c)(d) ナノ 粒子を覆う SiO₂層の照射前(c)と照射後(d)の比較. SiO₂層の上面が分かるように Pt 薄膜を堆積させてある. 照射により SiO₂層の厚さが激減している. (e)(f) 対応する元素マッピング像. (Reproduced with permission from [34]. ©(2019) The authors) 径の存在について解説した. つまりそのサイズより 楕円ナノ粒子の短径が小さい場合は照射しても 更なる楕円変形は起こらない. そして「真空中の ナノ粒子」モデルや「非弾性(電子励起)熱スパイ クモデル」から融解や気化といった相転移が起こ る条件を考察し, それを元に楕円化変形の起こる 条件を議論した. しかし, 変形つまり実際の原子 の移動が起こる具体的な"駆動力"については議 論しなかった.

後編では、変形の駆動力を議論するために、ま ずは非晶質シリカで起こる二つの照射誘起変形 現象、密度増加とIH効果について紹介し、IH効 果がナノ粒子の楕円化変形の起源であるかどうか を議論した.我々が開発した金属ナノ粒子の楕円 化変形を高感度に検出する直線偏光二色性分 光法について紹介し、楕円化変形のフルエンス 依存性をイオントラックの重なりが無視できる低域 まで調べた.その結果、1個のイオンが衝突する だけでナノ粒子は楕円化変形を起こすことを示し た.この結果はIH効果を含むモデルでは楕円化 変形には多数のイオン衝突が必要なことと矛盾す る.

次に二温度 MD 法について紹介し, 実際にナ ノ粒子の楕円化変形に応用した結果を紹介した. この結果はわずか1個のイオン衝突でもナノ粒子 が変形するもので, 我々の実験結果とも矛盾しな いものであった. MD による変形の結果を物理的 に解釈すると以下のような描像が得られた. ナノ 粒子の楕円変形は, 融解して圧力が高まった金 属ナノ粒子からの金属原子がシリカ中に形成され た低密度なトラックコアを通って移動することにより 起きる.

現状では 100 MeV 級の高速重イオンを主に用 いて研究を行っているが,本現象の応用を考える ためにはもっと低エネルギー,比較的汎用の加速 器(例えば加速電圧 1~2 MV のタンデム加速器) を用いて変形を起こさせる必要がある. さらにこの 現象は 10¹³ ions/cm²以上の 高フルエンスが必要 である. C_{60} のようなクラスターイオンを用いると, 低エネルギーで高い S_e を得ることができて有効 である. 実際,4 MeV の C_{60} イオンを 5 × 10¹³ C_{60} /cm² まで照射することにより Au ナノ粒子の変 形に成功した.しかし更なる高フルエンスでの実 現のためには, 強力なスパッタリングを回避するア イデアが求められる.

謝辞

本研究に関して我々が行った実験の大半は日本原子力研究開発機構 東海タンデム加速器, 一部の実験は量子科学技術研究開発機構 高 崎イオン照射研究施設を用いて行った.関係者 に大変感謝する.本研究の一部は,東京大学工 学系研究科原子力専攻・日本原子力研究開発機 構・量子科学技術研究開発機構施設利用共同研 究のもとで,重点連携研究制度(課題番号 H31-1, R4-2)及び一般共同研究(課題番号 H31-1, R4-2)及び一般共同研究(課題番号 22005, 2023202002)によってサポートされた.また科研費 26390032, 18K04898, 22K04990 のサポートも受 けている.

参考文献

- J. B. Bates, R. W. Hendricks, and L. B. Shaffer, J. Chem. Phys. 61, 4163 (1974).
- [2] R. A. B. Devine, J. Non-Cryst. Solids 152, 50 (1993).
- [3] F. Piao, W. G. Oldham, and E. E. Haller, J. Appl. Phys. 87, 3287 (2000).
- [4] R. A. B. Devine, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 91, 378 (1994).
- [5] M. Nastasi, J. Mayer, and J. K. Hirvonen, 'Ion-Solid Interactions: Fundamentals and Applications', (Cambridge University Press, Cambridge) 1996.
- [6] A. Benyagoub, S. Klaumunzer, and M. Toulemonde, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 146, 449 (1998).
- [7] R. A. B. Devine, J. Vac. Sci. Technol. A 6, 3154 (1988).
- [8] F. Chen, H. Amekura, and Y. Jia, 'Ion Irradiation of Dielectrics for Photonic Applications' Chap. 4, (Springer Singapore, Singapore) 2020, p109.
- [9] A. Benyagoub, S. Loeffler, M. Rammensee et al., Rad. Eff. Defects Solids 110, 217 (1989).
- [10] T. van Dillen, A. Polman, C. M. van Kats et al.,

Appl. Phys. Lett. 83, 4315 (2003).

- [11] M. -D. Hou, S. Klaumunzer, and G. Schumacher, Phys. Rev. B 41, 1144 (1990).
- [12] T. van Dillen, E. Snoeks, W. Fukarek *et al.*, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 175–177, 350 (2001).
- [13] S. Klaumunzer, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 215, 345 (2004).
- [14] H. Trinkaus and A. I. Ryazanov, Phys. Rev. Lett. 74, 5072 (1995).
- [15] T. van Dillen, A. Polman, P. R. Onck *et al.*, Phys. Rev. B **71**, 024103 (2005).
- [16] S. Roorda, T. van Dillen, A. Polman *et al.*, Adv. Mater. 16, 235 (2004).
- [17] S. Klaumunzer, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 244, 1 (2006).
- [18] E. A. Dawi, G. Rizza, M. P. Mink *et al.*, J. Appl. Phys. **105**, 074305 (2009).
- [19] H. Amekura, N. Ishikawa, N. Okubo *et al.*, Phys. Rev. B **83**, 205401 (2011).
- [20] H. Amekura, S. Mohapatra, U.B. Singh *et al.*, Nanotechnology **25**, 435301 (2014).
- [21] H. Amekura, N. Okubo, D. Tsuya *et al.*, AIP Adv. 7, 085304 (2017).
- [22] S. Klaumunzer, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 225, 136 (2004).
- [23] A. Slablab, T. J. Isotalo, J. Mäkitalo *et al.*, Sci. Rep. 6, 37469 (2016).
- [24] H. Amekura, P. Kluth, P. Mota-Santiago *et al.*, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B **475**, 44 (2020).
- [25] H. Amekura, S. A. Khan, P. K. Kulriya *et al.*, Quantum Beam Sci. 7, 12 (2023).
- [26] A. A. Leino, O. H. Pakarinen, F. Djurabekova et al., Mater. Res. Lett. 2, 37 (2014).
- [27] H. Amekura, B. Johannessen, D. J. Sprouster *et al.*, Appl. Phys. Lett. **99**, 043102 (2011).
- [28] P. Kluth, C. S. Schnohr, O. H. Pakarinen *et al.*, Phys. Rev. Lett. **101**, 175503 (2008).
- [29] H. Amekura, P. Kluth, P. Mota-Santiago *et al.*, Phys. Rev. Mater. 2, 096001 (2018).

- [30] G. Rizza, F. Attouchi, P. E. Coulon *et al.*, Nanotechnology **22**, 175305 (2011).
- [31] E. A. Dawi, A. M. Vredenberg, G. Rizza *et al.*, Nanotechnology **22**, 215607 (2011).
- [32] M. C. Ridgway, P. Kluth, R. Giulian *et al.*, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 267, 931 (2009).
- [33] H. Amekura, K. Kono, N. Okubo *et al.*, Phys. Status Solidi B **252**, 165 (2015).
- [34] H. Amekura, K. Narumi, A. Chiba *et al.*, Sci. Rep. 9, 14980 (2019).
- [35] D. Ben-Hamu, A. Baer, H. Feldman *et al.*, Phys. Rev. A 56, 4786 (1997).
- [36] S. Bouneau, A. Brunelle, S. Della-Negra *et al.*, Phys. Rev. B **65**, 144106 (2002).
- [37] T. Kaneko, Quantum Beam Sci. 6, 6 (2022).
- [38] A. Chiba, A. Usui, Y. Hirano *et al.*, Quantum Beam Sci. **4**, 13 (2020).

2023 年度 役員·委員会

会長

田沼肇(東京都立大学)

幹事

木野康志(東北大学)〔副会長〕
金安達夫(九州シンクロトロン光研究センター)
酒井康弘(東邦大学)
間嶋拓也(京都大学)
的場史朗(高エネルギー加速器研究機構)

運営委員

足立純一	(高エネルギー加速器研究機構)	東俊行	(理化学研究所)
大橋隼人	(富山大学)	加藤太治	(核融合科学研究所)
金安達夫	(九州シンクロトロン光研究センター)	歸家令果	(東京都立大学)
木野康志	(東北大学)	高口博志	(広島大学)
酒井康弘	(東邦大学)	佐甲徳栄	(日本大学)
羽馬哲也	(東京大学)	彦坂泰正	(富山大学)
古川武	(東邦大学)	間嶋拓也	(京都大学)
的場史朗	(高エネルギー加速器研究機構)	山下琢磨	(東北大学)

常置委員会

編集委員会	委員長:間嶋拓也	(京都大学)
行事委員会	委員長:金安達夫	(九州シンクロトロン光研究センター)
広報渉外委員会	委員長:酒井康弘	(東邦大学)
顕彰委員会	委員長:木野康志	(東北大学)
庶務委員会	委員長:的場史朗	(高エネルギー加速器研究機構)

編集委員 加藤太治, 歸家令果, 久間晋, 熊谷嘉晃, 永田祐吾, 中野祐司, 間嶋拓也, 山下琢磨, 渡邊昇



THE ATOMIC COLLISION SOCIETY OF JAPAN 原子衝突学会誌しょうとつ 第20巻第5号(通巻114号) Journal of Atomic Collision Research ©原子衝突学会2023 http://www.atomiccollision.jp/ 発行: 2023年9月15日 配信: 原子衝突学会事務局 <acr-post@as.bunken.co.jp>